# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-211386

(43)Date of publication of application: 17.09.1987

(51)Int.CI.

C23C 28/00 C23C 4/08

C23C 4/08

F23R 3/00

(21)Application number: 61-052484

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

12.03.1986

(72)Inventor: IIZUKA NOBUYUKI

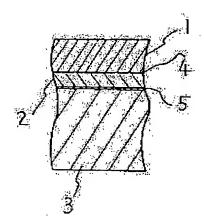
HIROSE FUMIYUKI ASAHI NAOTATSU KOJIMA YOSHIYUKI

## (54) CERAMIC COATED HEAT RESISTANT MEMBER AND ITS PRODUCTION

(57) Abstract:

PURPOSE: To produce a titled heat resistant member having excellent bond strength by forming a bond layer essentially consisting of Co, etc., via a boundary layer consisting of a compd. on a base material essentially consisting of Ni, etc., and forming a ceramic coating layer essentially consisting of ZrO via an oxide layer essentially consisting of Al on the bond layer.

CONSTITUTION: The bond layer 2 of the alloy which contains either Ni or Co as the essential component, contains Cr and Al, and is higher in the resistance to high-temp. oxidation and high-temp. corrosion than the base material 3 essentially consisting of at least one kind of Ni, Co and Fe is provided to 0.03W0.5mm thickness on the above-mentioned base material 3 via the boundary layer 5 which consists of any one among oxide, nitride, and carbide and has 0.1W20,, thickness. The coating layer 1 consisting of the ceramics which consists essentially of ZrO2 and contains any one among CaO, MgO, and Y2O3 is formed on such bond layer 2 via the oxide layer 4 which consists essentially of Al and has 0.1W20,, thickness. The ceramic coated heat resistant member to be used in high-temp. or high-temp. corrosive environment is thus obtd.



### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office



## ⑲ 日本国特許庁(JP)

### ⑩特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62-211386

<pre>⑤Int Cl.⁴</pre>	識別記号	庁内整理番号		43公開	昭和62年(198	7)9月17日
C 23 C 28/00 4/08		B-7141-4K 6686-4K	·			
4/10		6686-4K	<b>來</b> 本語求	未諳求	発明の数 2	(全10頁)

**9発明の名称** セラミック被覆耐熱部材およびその製造方法

到特 願 昭61-52484

❷出 願 昭61(1986)3月12日

⑦発	明	者	飯 塚	信 之	日立市幸町3丁目1番1号 株式会社日立製作所日立工場
②発	明	者	広 瀬	文 之	内 日立市幸町3丁目1番1号 株式会社日立製作所日立工場
⑦発	-		朝日	直達	内 日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研究所内
位発	明	者	児 島	夏 享	日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研究所内
砂出	頣	人	株式会社日	立製作所	東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地
504	143	Y	弁理十 小	川勝男	外2名

明 細 初

1. 発明の名称

セラミツク被覆耐熱部材およびその製造方法

### 2. 特許請求の範囲

- 1. Ni, Co, Feeの少なくとも1種を主成分とする基材上にNiとCoの一方を主成分として下とAsを含み前記基材よりも高温耐酸化、高温耐酸性に優れた合金の結合層を有し、前記結合層上にZrOsを主成分とするセラミックが超層を有する耐熱部材において、前記結合層と前記をする酸化物層を形成し、かつの、可記結合層と前記基材との境界に化合物からなる境界層を有することを特徴とするセラミック被置耐熱部材。
- 2. 特許請求の範囲第1項において、前記化合物からなる境界層が酸化物、窒化物、炭化物のいずれか1つであることを特徴とするセラミック被覆耐熱部材。
  - 3. 特許額求の範囲第1項において、前記化合物

- からなる境界層の厚さが 0.1 μm ~ 20 μm であることを特徴とするセラミツク被覆耐熱部 材。
- 4. 特許請求の範囲第1項において、前記セラミック被覆層を構成する材料が、2gОェを主成分とし、CaO,MgO,Y₂О₃のいずれか1つを含むものであることを特徴とするセラミック被覆耐熱部材。
- 5. 特許請求の範囲第1項において、前記結合層を構成する材料が、CoあるいはNiのいずれか1つもしくはそれらの組み合せに、Crを10~30重量%及びAlを5~30重量%含み、更にHf, Ta, Y, Si, Zrの1つ以上を0.1~5 重量%含む合金よりなることを特徴とするセラミンク被覆耐熱部材。
- 6. 特許請求の範囲第1項において、前記Alを 主成分とする酸化物層の呼さか0.1μm ~ 20μmであることを特徴とするセラミツク被 理耐熱部材。
- 7.特許請求の範囲第1項において、前記結合別

の厚さが0.03 m2~0.5 m2、前記セラミツク 被理暦の厚さが0.05 m~0.8 mであること を特徴とするセラミツク被覆耐熱部材。

to the f

ã

- 8. Ni, Co, Feの少なくとも1つを主成分 として構成された基材の表面に、酸化物と竄化 物と炭化物のいずれかの化合物からなる被壓層 を形成する工程と、NiとCoの一方を主成分 として「とAAを含み前記基材よりも高温耐酸 化性、高温耐食性に優れた合金の結合層を形成 する工程と、前記結合層の表面にセラミツクか らなる被覆層を形成する工程と、前記結合層と 前記セラミツク被覆層の境界にAAを主成分と する酸化物層を形成する熱処理工程とを含むこ とを特徴とするセラミック被雇耐熱部材の製造 方法.
- 9. 特許請求の範囲第8項において、前記結合層 を、酸素分圧10-8気圧以下の雰囲気中でプラ ズマ溶射にて形成することを特徴とするセラミ. ツク被覆耐熱部材の製造方法。
- 10.特許請求の範囲第8項において、前記A8を

間、大気中で加熱処理する工程を含むことを特 徴とするセラミツク被覆耐熱部材の製造方法。 3. 発明の詳細な説明 【遊燈上の利用分野】 本発明は高温あるいは高温腐蝕環境下で用いら

れる耐熱部材及びその製造方法に関する。

主成分とする酸化物層を形成する工程は、600

て~1200℃の温度範囲で1時間~200時

[従来の技術]

発電用ガスタービンプラントの発電効率を向上 することを目的として、ガスターピンの高温化技 循が検討されている。このような高担化に伴なつ て、ガスターピン部材の耐熱温度の向上が望まれ ている。Ni基あるいはCo基等の合金材料の開 発により、これら耐熱合金の耐熱温度が向上して きているが、現状では850で程度で飽和してい る。一方、セラミツク材料は耐熱性の点では金属 材料に比べで優れているが、構造材として用いる には靱性等の問題がある。従つて、このような部 材の高温化に対処するために、部材が高温になら

ないような方法の検討が盛んに行なわれている。 このような方法として、部材の冷却方法が各種格 討されている。又、もう一つの方法として熱伝道 率の小さいセラミツクを、金属部材の表面にコー テイングする方法がある。このようなコーティン グは熟選載コーティング(Thermal Barrier

Coating 以下TBCと略す)と呼ばれる。TBC は各種の冷却方法と組み合わせて用いることによ り、その効果は大きくなる。一例として、基材で ある金属部材の温度をTBCを無さないものに比 べで50~100℃低減できるという報告もある、 このような方法を用いることによつて、高温ガス ターピン等の構成部材の信頼性を向上させること ができる。ところで、TBCの技術的課題として は、TBCは基材を構成する耐熱合金と物性値が 異なるセラミツク被覆層1を組み合せたものであ るため、基材とセラミツク被覆層との密着機構及 びその信頼性の問題がある。特に、ガスターピン 等では起動停止等の熱サイクルにより、セラミツ ク被覆層の刺離、脱移等の損傷が生じる。そこで、

このような点を解決する方法として各種の手段が 用いられている。主な方法としては、何えば、特 開昭55-112804号公報に見られる如くセラミツク 被魔履と基材との間に、金属材料からなる結合層 を設けるものがある。その結合層は基材とセラミ ツク被覆層の物性値の相異を緩和することを目的 としている。この場合、セラミツク被覆層と結合 層との患着機構は機械的な結合にすぎずその強度 は2~5㎏/ш²である。更に、結合層の他に、 結合層とセラミツク被覆層の間に、結合層を構成 する合金材とセラミツク被疑問を構成する材料と の混合物からなる層を形成したものがある。この 方法はセラミツク被覆層と結合層との物性値の相 瓜を掛和することを目的としたものであるが、こ の場合も、セラミツクと合金材流との結合状態は 機械的な結合にすぎない。従つて、熱サイクル等 により、TBCに大きな熟応力が生じた場合、結 合力の弱い部分から剥離、脱移等の損傷が生じる ことになる.

更に、このようなTBCに用いるセラミツク被

覆層、結合層及び中間層は、主にプラズマ溶射法 で形成される。その理由は被覆層形成速度が速く 経済性に優れていることの他に、セラミツク被覆 層に適用した場合に溶射被膜の多孔度な構造を利 用することにある。すなわち、空孔や微細なクラ ツクを形成することにより、空孔やクラツクを、 熱応力の緩和作用に利用している。このように、 プラズマ溶射で形成したセラミック溶射被膜は、 スパツタリング等の方法で形成した緩密なセラミ ツク被覆層に比べ熱サイクル等の作用による熱御 繋性に**優れている。しかし、TBCは高温度で、** 燃料中の不執物等による高温腐飲条件下で用いら れるため、プラズマ溶射により多孔質構造のセラ ミツク被環層を形成したTBCでは、結合層ある いは中間層を形成する合金材料の高温酸化、高温 腐食の問題がある。合金材料は高温耐酸化、耐食 性に優れた成分であるが、それらの合金被理層の 形成方法により、必ずしも、本来の合金材料で予 想される高温耐酸化性、耐食性を発揮するもので はないと考えられる。本発明者らの検討によれば

TBCを高温酸化或いは高温腐食環境下にさらした後、熱サイクル試験を行なつた結果、その耐久性は落しく低下することが判明した。この場合、セラミツク材料と合金材料との結合が本来機械的な結合でその強度が弱いことに加え、更に、その境界部分の合金材料の表面が酸化あるいは腐蝕されその密着力が更に低下したためと考えられる。 【発明が解決しようとする問題点】

金結合層は高温ガスターピン部材の高温酸化、高温度食を防止する被覆層として利用されている。 そこで、本発明者らは以上の点にかんがみて、 TBCの信頼性を向上させることを目的として、 セラミツクと合金材料の結合機構の強化という点 に注目し各種の検討を行なつた。

厚さ、気孔率、更にZr〇ょへの添加剤の種類及 び量によつて若干の相異が認められるが、いずれ もその低下は著しい。又、結合層の合金材料の成 分に関しても若干の相具があるが、いずれも低下 していた。このような展面の密差力の低下は酸化 試験の温度が高くなるほど或いは試験時間の増加 とともに著しくなる。そして、1100℃、100 時間の試験では一部、界面からの到離損傷が認め られるものがあつた。一方、金属合金材料と ZrOz系材料との組合物を中間層として用いた TBCでは、酸化試験による密着力の低下は更に 着しいものであつた。このような結果は、本発明 者らが実施した高温熱サイクル試験の結果とも対 広している。すなわち、970℃、1020℃。 1070℃,1120℃のそれぞれの温度で30 分間保持、空冷により150℃までの冷却を繰り 返す試験においても試験温度が高くなるに従つて、 TBCの損傷が生じるまでの繰り返し数は落しく 低下していた。このような従来のTBCの問題は、 ガスタービンの高温化に対処した信頼性の係れた

TBCを得る上で重大な破害となる。すなわち、ガスターピン部品の基材温度が高くなるのを防止し、その温度を低減化することを目的としてTBCを実施するに際して、従来のTBCを施した部品ではTBCの高温耐久性が低いので、部品の基材温度の低減を十分発揮することは困難である。

そこで、本発明者らは従来のTBCを施工したガスタービン部品に代り、高温稼励条件下でもガスタービン部品の基材温度の低減化を十分発揮し
うる高温耐久性に優れたTBCを施工したガスタービン部品について検討した。

すなわち、本発明者らは以上のような点を考慮して、ガスタービンの高温化を達成しうるに十分なTBCを得ることを目的として各種の検討を行ない、耐久性に優れたTBCを有したガスタービン部品を発明するに至つた。

本発明の目的は、TBCの信頼性を向上させることにある。すなわち、セラミック材料と基材との結合力が長期間にわたつて安定しており、クラックや剥離の起りにくいTBCを提供することに

ある.

【問題点を解決するための手段】

本発明は、金瓜材料より成る基材上に、痘化物、酸化物、炭化物より選ばれた化合物よりなる被理 層を形成し、その上にNiとCoの一方を主成分としCrとAgを含み基材よりも高温耐酸化、高温耐蚀性に優れた合金の結合層を形成し、前配結合層上にセラミック被理管をの境界に予めAgを主成分とする酸化物層を形成したことを特徴とする。

芸材は、Niを35~61度量%、Coを1~ 3重量%、Foを14~27重量%含むNi基合金が留ましい。

結合層は、Ni又はCoを主成分とし、Crを 10~30重量%及びAsを5~30重量%含む 合金が望ましい。これに更にHf, Ta, Y, Si, Zrの1つ以上を0.1~5重量%含むと 更に望ましい。

セラミック層は、 ZrOzを主成分とし、 CaO とMgOとYzOzの1つを含むものが望ましい。

C a O の 量 は 4 ~ 1 0 宜 量 % 、 M g O の 量 は 8 ~ 2 4 重 量 % 、 Y 2 O a の 量 は 4 ~ 2 0 重 量 % が 望 ましい。 C a O と M g O と Y 2 O a の 2 つ 以上 を 複 合 縁 加 す る こ と も 可 館 で あ る 。

### (作用)

4. h , ,

本発明によれば、Aaを主成分とする酸化物層が、高温雰囲気中でも安定であり、これにより合金結合層の酸化の進行を防止し、しかもセラミツク被覆層との結合強度も強いため、長期間の使用に対してもセラミツク被覆層のクラツクの発生、剥離を防止できる。更に、結合層と整故けること、熱的に安定な化合物から成る結合層中の合金元素の基材への拡散を防止し、結合層の変質によるTBCの耐久性の低下を防止できる。

#### (実施例)

以下、本発明の詳細について説明する。先ず、 従来のTBCの問題点について詳細に検討し、そ の原因について調べた。各種の酸化試験を実施し たTBCについて、その断面組織の観察を行なつ た。その結果ZrOs系被理想と結合層との界面 部分に欠陥が生じていた。結合層とZr〇2系被 雇用との間に合金材料と Z r O z 系材料との混合 層を形成したTBC酸化試験結果では、中間層の 合金材料は若しく酸化していた。これら現象は高 温熱サイクル試験でも認められる。すなわち、 TBCでは、熱応力を緩和する多孔質あるいは微 細クラツクを有した構造のZrO2系被理層 を通じて結合層或いは中間層の酸化という問題が 生じる。このような酸化は、界面の密着力を著し く低下させ、熱応力等によつてその界面部から TBCに到離損傷が生じることになる。このよう な界面の酸化の原因としては、高温状態でZrOs 系材料が半導体となり、酸素の移動を容易にし、 境界面部の酸素分圧の増加を生じることも一つの 重要な要因であると考えられる。 このような酸化 は例えば中間層を形成した場合、界面の面積の増 加を招くのでより促進すると考えられる。従来の TBCについて界面の状態を分析した結果、界面 にはCFを主成分とする酸化物が形成されていた。

このようなCェ系酸化物は高温で不安定であるた め、その酸化物を生じた部分から損傷が生じでい た。従つて、高温ガスタービン用TBCにおいて は、界面での酸化というものを十分考慮すること が必要である。本発明者らは、このような観点か ら、各種の方法について検討した結果、界面部に Alを主成分とする級密な構造の酸化物群膜を形 成することが有望であることを見い出した。AA 系酸化物を高温で安定であり、かつ、2FOュ系 材料のように高温で半導体にもならない。従つて、 AA系酸化物の磷膜は内部酸化を防止するパリヤ ーとして有効なものである。一方、このような A A 系酸化物度の厚さは、厚い場合 A A 系酸化物 の物性値を反映した新たな中間層となる。その結 果、熱広力等によりAA系酸化物層から損傷を生 じることになる。一方、弾すぎる場合は、内部酸 化防止作用を十分満足するパリヤーとなり得ない。 従つて、その厚さはΟ.1 μπ以上、20μπ以 下であることが望ましい。このような範囲のAA 系酸化物糖は結合層の内部酸化を防止するバリヤ

A. 11 4 4

一層として十分なものになる。一方、このような AI系酸化物の溶膜の他の重要な作用として、 ZrOz 系セラミツクと結合層との密着力を向上 させることを見い出した。すなわち、従来のTBC がZrOz系セラミツクと結合層を構成する金属 合金とが機械的に結合していたのに比べ、本発明 者らが見い出したAA系酸化物の磷酸を介しての ZrOs 系セラミツクと結合層との密着は、A A 系酸化物とZrO2 系セラミツクという酸化物ど うしの界面と、結合層を構成する金属合金のAA 成分から生じるAA系酸化物というものになり、 その密着機構は非常に強固なものになる。一例と して、このようなAA系酸化物の溶膜を有する TBCの1000℃、500時間の酸化試験にお いて、結合層とZrOょ系セラミンク被覆層の密 着力はほとんど低下せず7kg/m²以上である。

次に結合層に注目した場合、高温・長時間の使用条件下では、結合層を構成する合金中の元素及び結材を構成する合金中の元素の拡散が生じる。 このような拡散は基材に比べ厚さの薄い結合層で

は重大な問題となる。すなわち、高温耐酸性、高 温耐食性等を満足する組成範囲の合金成分中から 高温・長時間の使用により例えばCr,Al等の 元素が基材へ拡散することにより、結合層の耐久、 性は低下する。このような問題点を解決する方法 として、本発明者らの検討結果、熱的に安定な化 合物をバリヤーとして用いることが有効であるこ とが判明した。すなわち、結合層と基材との境界 に熱的に安定な化合物から成る境界層を設ける。 熱的に安定な化合物としては、酸化物、炭化物、 窒化物が適している。又、この境界層の厚さは重 要な要因であり、0.1 μm以下の場合、拡散防 止用のパリヤーとして有効ではない。又、20 μm以上の場合、化合物と基材或いは結合層合金 との物性値(熱膨張係数)の相異により熱応力が 生じ、むしろTBCとしての耐久性は低下する。 . 第1図及び第2図は本発明のTBCを示したも のである。第1回は基材3と結合層2の境界の境 界層5が遊兢的であるもので、第2因は不遊続的 であるものである。符号1はセラミツク被覆層、

4 はAL酸化物層である。後者の場合、合金元素 の拡散を局部的に防止するとともに、一部におい ては拡散による結合層と基材の密着ガの強化の両 者の効果がほぼ達成される。一方、前者の場合、 合金元素の拡散は完全に防止できる。従つて、い ずれの構造のTBCにおいても、従来のTBCに 比べ、高温で長時間の使用により、結合層の変化 を防止でき、TBCの耐久性の向上が可能になる。 なお、本発明のTBCの適用方法として、前者の 場合は高温条件下での静止体部品に、後者の場合、 回転体部品等に用いるのが望ましい。このような 本発明のTBCの効果を検証するために、基材の 表面に本発明の1要素である化合物から成る境界 層を設け、その上に結合層を形成した状態の試験 片を作製し、高温酸化試験と高温度食試験を組み 合せた試験を爽施した。扱1はその結果で、比較 のため、境界層を有しない従来のものも評価した。 試験方法は、高温酸化試験は大気中で1000℃。 500時間の加熱で、それに引き続く高温度食試 験は、25%NaCl-75%NasSO4溶融塩

を 望 布 し 8 5 0 ℃ で 3 0 0 時間保持して行つた。 表 1 中 № 1 0 1 , № 1 0 3 ~ 1 0 8 は本発明の例 で № 1 0 2 は従来のものの結果である。表 1 の結 果から、本発明の効果は明らかである。

6- H 1 2

表 :

耐久性試験結果

試料	境界層の	境界層の	層の は 試験条件 対験後の	
Na	種類	厚さ(μα)		波量 (mg)
101	A 2 20 8	1.5	A→B	5.2
102	なし	_	A→B	35.5
103	A # 20 s	1.5	В	6.1
104	TiC	2.0	A→B	5.8
105	TiN	3.0	A→B	6.5
106	SiC	2.0	A→B	4.9
107	ZrO2	1.5	A→B	6.9
108	S i O 2	3.0	A→B	5.5

●印 A:高温酸化試験

B:高温腐食試験

表2中試料M201~204は従来のTBC、 No. 2 0 5 ~ 2 0 8 は本発明のT.B C の結果である。 その結果、本発明のTBCは従来のTBCに比べ TBCが損傷にいたるまでの繰り返し数は約3~ 7倍であった。又、試験温度が高くなるに従って、 その効果は顕著になる。このように、本発明者ら が見い出した、AA系酸化物の群膜を有するTBC は、高温条件下で特に効果が顕著なものである。 このようなTBCを施したガスターピン部品は高 塩条件下でも安定なものとなりうる。更に、Ag 系酸化物の溶膜を介して接合したZrO2系被理 屋を有するTBCでは、ZrOs 系被覆層の密着 カが7kg/m²以上である。この密着力は従来の TBCのZrOz 系被覆層の密着力が3~5kg/ mu<sup>1</sup> 程度であつたのに比べ非常に大きい。従つて、 燃焼器部品等で生じる燃焼揺動によるTBCの損 傷を防止することが可能である。そこで、このよ うなTBCを施したことによる効果について検討 した。ガスターピン部品において燃焼器のように 基材温度が高くなる部品においては、高温の燃焼

次に表1中の私101と同様の試験片の上にセラミック被接層を形成した本発明のTBCに関し、以下の様な試験を実施した。すなわち1030で、1070で、1120で、1170でのそれぞれの温度で30分間保持、空冷による150でまでの冷却を繰り返す試験を行つた。結果は設2の通りである。

表 2 熱サイクル試験結果

			<u> </u>
	試験	条 件	ZrO:被覆尼
跌料 No.	加熱温度	冷却温度	が剝離するまで
	(७)	(७)	の繰り返し数
201	1030	150	300回
202	1070	-	200回
203	1 1 2 0		120回
204	1170	"	20回
205	1030	π	1000回
206	1070	,	700回
207	1120		500回
208	1170	,	150回

ガスにさらされる部分に上記のような高温耐久性 に優れたTBCを施工することにより、益材の温 皮低減を安定して得ることが可能である。一例と して、円筒形状の燃焼器に対して、高温ガスにさ らされる円筒の内面に上記のようなAst系酸化物 の寒臓を有するTBCを施した燃焼器部品は、従 来のTBCを施した部品に比べ、TBCが損傷に 至るまでの稼動時間は約3倍になつていた。これ は、AA系酸化物の薄膜を有するTBCが耐久性 特に高温条件下での耐久性に優れているためであ る。従つて、TBCを施すことによつて得られる 燃焼器の基材温度の低減効果は安定して維持され る。一方、従来のTBCを施した燃焼器では、短 時間でTBCが投傷し、特に基材温度の高い部分 のTBCの損傷が萎しくなつてしまう。その結果 TBCによる基材の温度低減の効果は消失し、基 材の温度が高くなり、部品の損傷に至つてしまう。 更に、燃焼器において、益材の強度、あるいは燃 焼器の固定等の構造上から圧縮空気等による冷却 が十分に行なえない部分は、特に基材の温度上昇

が生じ易くなつている。このような部分ではTBC の役割は特に重要で、TBCの熟達蔵効果による 基材の温度低減の他に、熱伝導率の小さいセラミ ツクス被覆層を有するTBCは、局部的な基材の

6 m , 4

プクス被優層を有する。 「日本の選及を防止し、基本ののでは、 「日本の選及とは、 「日本の選及とは、 「日本のでは、 「日本ののでは、 「日本のでは、 「「日本のでは、 「日本のでは、 「日本のでは、 「日本のでは、 「日本のでは、 「日本のでは、 「日本のでは、 「「

できなくなる。そして、TBCの損傷した部分で

は他のTBCが健全である部分に比べ基材の温度

はむしろ高くなる可能性もありうる。例えば燃烧

器のように火炎に接している部品ではTBCはセ ラミツク被理別のふく射の効果により火炎から森 材への入熟量を低波する作用もある。従つてTBC の根偽した部分の基材温度は、TBCを施工しな い場合に比べて高くなつてしまうこともありうる。 その結果、従来のTBCを施工した燃焼器は、 TBCの効果を十分に発揮しうることは困難であ り、むしろ、基材の温度が高い部分に対しては、 従来のTBCを施工した部品では、部品の信頼性 を担うこともありうる。一方、AI系酸化物の薄 膜を有するTBCを施工した本発明のガスターピ ン部品では、TBCが特に高温での耐久性に優れ たものであるため、基材の温度が高くる部分での TBCの損傷は生じ難い。従つて、A&系酸化物 の辞牒を有する本発明のガスターピン部品は、基 材の温度が局部的に高くなつても、TBCによる 態速鼓効果が十分維持され、かつ、TBCによる 局部的な温度上昇を緩和する作用も発揮される。 その結果、本発明のガスターピン部品は信頼性の 高いものになる。また、基材の温度が局部的に高

くなる部品においては、その部分に、AA系酸化 物を有するTBCを施工することも有効である。 すなわち、TBCの熱達蔵効果により、局部的な 旭度上昇を防止することができるからである。更 に、他の部分にTBCが無い場合、TBCのセラ ミツク被覆層のふく射の効果により、TBCを施 工した部分の基材への入熟量を低くすることがで き、他のTBCの無い部分との入熟量のパランス をとり、基材の局部的な温皮上昇を防止すること も期待できうる。このように、AI系酸化物の酵 . 膜を有するTBCはガスターピン部品の高温にさ らされる部分の全面あるいは一部分に施工される ことによって、いずれの場合もその効果を十分発 揮しうるものである。この結果、ガスターピン部 品は信頼性の高いものとなり、ガスターピンの高 温化を可能にするものになりうる。以下、本発明 について実施例により詳細に説明する。

卖施例1

 Mo-19重量%Fe-0.1 重量%C-残部Ni)を用い、その表面を脱脂洗浄後、スチール製のグリッドを用いてブラスチングした。しかる後、前述のブラスチング処理を施した基材表面上にAg2Oa被覆層を形成した。形成方法はAg2Oa製ターゲットを用いたスパッタリング法である。スパッタリングの際の印加電圧は1kWであり、10-2TorrのAr雰囲気中で2時間実施した。形成したAg2Oa被覆層の厚さは2μmである。

なお、この場合、被処理物とスパツタリング用 ターゲントとは常にほぼ対向するように被処理物 を移動し、被処理物に対して常にほぼ直角の角度 でスパンタリングを行うようにした。

結果である.

. 行う雰囲気中の酸素分圧は、酸素センサーで測定 した結果10-3気圧以下であつた。プラズマの出 力は40kWである。このような条件で厚さ0.01 ma のCo, Ni, Cr, Al, Y合金被配局を形 成し、TBCの結合層とした。しかる後、直ちに 前述の結合層の上にZrО₂ - 8 重量% ₹20 8被 理 層を形成した。 溶射条件はプラズマ出力 50 k Wで、大気中溶射である。 Z r O 1 - 8 % Y 1 O 1 被理暦の序さは0.3 m である。その後、1060で 10時間の真空中加熱処理を行い結合層と基材と の拡散処理を行つた。なお、比較のため、従来法 によって本発明のTBCと同じ材料を用いて、間 じぼさの被覆圏からなるTBCを作成した。従来 法として前述の合金材料を大気中でAェガスを使 用して溶射し、次いで前述と同様に2 r 0's - 8 % Y 2 O a を被覆した。次に、本発明のTBCの効 果を確認するため、以下に述べる各種の試験を実 施した。先ず、各種の温度で酸化試験を行ない、 試験後の外観観察及び断面組織観察更に密着力試 験を実施した。 設3 は外額銀票及び密着力試験の

E 1 1 4

~														
概化以限数のお	<b>九条</b> 街,	( kg / mm 2)	5.0	3.5	2.5	-	•	1	7.0以上	•	•			
	数化試験徴の分数概数			損傷なし	抜傷なし	ZrOs 系被理磨判離			損傷なし	*	•		4	
40 .0	x ,	(四) (1) (1) (1)	東路井中	970,100	1030, 100	1070, 100	1120,100	1170, 100	970,100	1030, 100	1070, 100	1120,100	1170,100	
	£		7	2	က	4	s	9	7	8	6	1 0	1 1	

被检查

酸化試験後の密着力試験

果

響

K K

ਨ

玺

က

霰

表3中 L1~ L6は 世来の TB Cの 結果、 L7 ~ M 1 1 は本実施例で作成した本発明のTBCの 結果である。すなわち、従来のTBCでは1070℃ 以上の温度(100時間保持)で、Zェ〇ェー8 %、Y + O a 被理想が剝離しTBCは損傷した。一方、 本発明の私7~私11のTBCは外観的に何ら損 俗は認められない。一方、敵化試験後のTBCの 密着力試験の結果も、TBCが損傷していない No. 1~ M 6 の従来のTBCは、その密着力は 2~5 kg/mg² で、酸化試験温度の増加とともに密着力 は低下している。又、密着力試験での破断部分は 結合層とZrOz - 8% YzOz被硬層との境界部 である。一方、私7~私11に示した本発明の TBCではいずれの酸化試験条件下でもTBCの 密着力の低下は認められず、接着剤(接着剤の密 参強度 7 kg/m²) を用いた密着力試験法の限界 値である7㎏/≡²以上の値であつた。従つて、 試験後の破断部はいずれも绞着剤の部分である。 次に、上記酸化試験後の試験片を用いて熱サイク ル試験を実施した。試験条件は750℃、15分

胀

3

111

Ψ

لد

₫¤

響

Ħ

U

×

間保持、20~25℃水中、15秒間保持の繰り 返しである。表3はその結果である。

丧 4

熱サイクル試験結果

a4 #1 11.	ZrО₂被雇潛が剝離す
試料Na	るまでの繰り返し数
1	500回
2	300回
3	200回
7	1500回
8	1700回
9	1600回
1 0	1500回
1 1	1400回
101	500回
102	1500回

表4中の試料はそれぞれの酸化試験を実施した 後の試料である。表4中km1~km3の従来のTBC は200~500回の熱サイクル試験で2rOs

A g gO s被覆層の厚さは2 μmである。しかる 後、実施例1と同様の材料を用い、実施例1と同 様の条件でTBCを作成した。しかる後、1060℃、 3時間の真空中加熱を行ない。Co, Ni, Cr, Al,Y被覆層から成る被覆層から成る結合層と 益材との拡散処理を行なつた。更に、その後、 1000℃、15時間の大気中加熱処理を行なつ た。このようにして作製した本発明のTBCは ZrOz-8%Y2Os被覆層とCo, Ni, Cr, A A 、Y被覆層との昇面部に約5μmの厚さの埃 界層がほぼ均一に形成されていた。その境界層は EPMA分析或いは又採回折の結果、AR系酸化物を 主成分とするものであることが判つた。なお、比 蚊のため、本発明のTBCと同じ材料を用いて。 従来方法でTBCを作成し、更に、そのTBCを 本発明のTBCと同じ真空中拡散処理及び大気中 加熱処理を行なつた。表4中№301及び№302 はこのようにして作成した本発明のTBC及び比 較のための従来のTBCを用いて、実施例1と同 様の熱サイクル試験を行なつた結果である。表4

-8% Y 2 O s 被 図 層 が 判 離 し T B C が 損 傷 した。
- 方、 表 4 中 版 7 ~ 版 1 1 の 本 発 明 の T B C は .
1400~1700回の熱サイクルの繰り返し後
も損傷が無く、 最高 1700回の熱サイクル試験
で T B C の 損傷が認められた。 このように本 発明
の T B C は 世来の T B C に 比 べ 高 温 耐酸 化 性 、 あるい は 耐熱 衝撃性に 優れた 耐久性に 宮 む T B C で

#### 卖施例 2

実施例1と同様の材料を用い、実施例1と同様の条件でTBCを作成した。なお、本実施例ではブラスチングした基材表面にA220s被覆層を形成する際、基材表面に網目状のマスチングをかけたスパッタリングを実施した。マスキング材はSUS製で50メツシュの網目を有するものである。このようなマスキングを施して、実施例1と同様の条件でスパッタリングを行った。その結果、マスキング材を取り除いた後は、基材表面にはA220sの被覆された部分とされていない部分がほぼ均一に分布したものが得られた。

中版301の従来のTBCは約500回の繰り返しでZrO1ー8%Y1O1被覆層が判離した。一方、表4中版302の本発明のTBCは約1500回の繰り返しで損傷が生じた。このように、本発明のTBCは、従来のTBCに比べ約3倍の耐久性がある。

以上実施例について説明してきたが被覆層の厚さに関していうと、TBCの遮熱効果と耐久性の点を考慮した場合、結合層は0.03m以上0.5m以下、ZrO2系被腰層は0.05m以上0.8m以下が好ましい。

#### [発明の効果]

以上説明したように本発明によれば、結合層の酸化腐蚀の進行を防止できるので、セラミック被理層の結合強度を長期間にわたり、安定的に維持することができる。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1回および第2回は本発明の一実施例を示す セラミック被理耐熱部材の断面図である。 1…セラミック被理局、2…結合層、3…基材、

# 特開昭62-211386 (10)

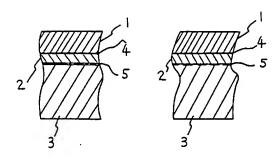
4 ··· A & 酸化物層、5 ··· 境界層。

代頭人 弁理士 小川勝男

第

第1図

第2図



1--- セラミーク被電が 2--- 結合で 3--- 基の 4--- AL 配件 5--- 体の 5--- 体 5-